プロトン伝導と湿度を可視化する 発光性ベイポクロミックセンサーの構造機能解明 A Structure Study on Luminescent Vapochromic Sensors for Visualization of Proton Conductivity and Humidity

小林 厚志

北海道大学大学院理学研究院化学部門,〒060-0810 札幌市北区北 10 条西 8 丁目 Atsushi Kobayashi

Department of Chemistry, Faculty of Science, Hokkaido University, North-10 Wet-8, Kita-ku, Sapporo, 060-0810, Japan

1 はじめに

本研究では、通常の分光測定では評価できない イオン伝導性、特に燃料電池などのデバイスで注 目を集めている「プロトン伝導性」を、蛍光分光 分析法により評価する手法を確立するために、水 和状態に強く依存した発光を示す発光性配位高分 子のナノ結晶化に焦点を当てて、研究を推進して きた。^[1]室温から100 ℃以下の低温領域で高いプロ トン伝導性を示す伝導体(例:Nafion)の多くは、 多水和状態では高いプロトン伝導性を示す一方、 脱水状態では高抵抗状態となることが知られてい る。この特性を、水和状態に強く依存した発光特 性を示す化合物とうまく連動させることができれ ば、蛍光分光によって局所的なプロトン伝導性を 評価可能と期待される。このような背景から、本 研究では水和状態やプロトン濃度に対して鋭敏に 応答させるべく、燐光性錯体として良く知られた [Ru(bpy)₃]²⁺ (bpy = 2,2'-bipyridine)錯体に配位性官能 基を複数導入した錯体配位子を用いて、様々な金 属イオンとの配位高分子を開発してきた。[2]本稿 では、本研究で得られた成果(1~3)から、相対湿 度に応じて2段階で発光挙動を変化させる多孔性配 位高分子 M₃-[H_{5.5}RuP]₂ (M = La³⁺, Pr³⁺, H₁₂RuP = $[Ru(H_4dpbpy)_3]^{2+}$ $H_4dpbpy = 2,2'-bipyridine-4,4'$ bis(phosphonic acid))のプロトン伝導性と構造変化 (成果1)について概説する。

2 配位高分子 M₃-[H_{5.5}RuP]₂の結晶構造

目的とする配位高分子 M₃-[H_{5.5}RuP]₂ (M = La³⁺, Pr³⁺)は、6 つのホスホン酸基を[Ru(bpy)₃]²⁺錯体に修 飾した H₁₂RuP を錯体配位子として用い、架橋金属 イオンとしてイオン半径の大きな La³⁺または Pr³⁺イ オンを有する塩化物を液相拡散法により、ゆっくり と反応させることで合成した。ホスホン酸基は酸性 度の異なる 2 つのプロトンを有し、多様な配位構造 を形成できることから、高いプロトン伝導度と柔軟 な配位高分子構造を構築する好適な配位官能基であ る。得られた Pr₃-[H_{5.5}RuP]₂の X 線結晶構造解析



図1: **Pr₃-[H_{5.5}RuP]**²の結晶構造. (a) b 軸投影図, (b) Ru サイト, (c) Pr1 サイト, (d) Pr2 サイトの配位構造.

結果を図1に示す。RuP 錯体配位子が有する6つの ホスホン酸基はいずれも Pr³⁺イオンに配位し(図 1b)、三次元配位ネットワーク構造を形成していた。 Pr³⁺イオンは結晶学的に異なる2種類が存在し、 RuP 錯体配位子のホスホン酸基と水分子からの配位 を受け、Prl サイトでは反四角柱型配位構造を形成 し(図 1c)、Pr2 サイトでは近接した2つのサイト で無秩序化しながら(図 1d)、配位高分子構造に組 み込まれていた。興味深いことに、この配位高分子 は異なる2種類の微小細孔(図 la 内、A,B)を有し、 その空隙率は35%と見積もられ、多数の水分子を吸 着していたことから、ホスホン酸基が有するプロト ンを利用することで、高いプロトン伝導度が期待で きる構造であることが示唆された。架橋金属イオン を La³⁺に置換した La₃-[H_{5.5}RuP]2 も粉末 X 線回折測 定により、Pr3-[H5.5RuP]2に酷似した回折パターンを 与えたことから、若干異なる格子定数を有しながら も同型構造であると考えられる。

3 <u>配位高分子 M3-[H5.5RuP]2</u>の湿度依存型発光

得られた配位高分子 M3-[H5.5RuP]2が多孔性であり、 多数の結晶水を内包していたことから、相対湿度 (RH) に応じて[Ru(bpy)3]型発光団の発光挙動が変 化する可能性を期待し、固体状態における発光スペ クトルを詳細に検討した(図2)。相対湿度 0%か ら湿度を向上させると、いずれの配位高分子も発光 スペクトルが短波長側ヘシフトしたが、Pr3-[H5.5RuP]2 では 75%RH 以上で、La3-[H5.5RuP]2 では より高湿度側の 85%RH 以上の領域で逆に長波長側 ヘシフトして観測された。相対湿度を 100%にする と、合成直後のサンプルとほぼ同一の発光スペクト ルを与えたことから、この相対湿度に依存した発光 挙動の変化は、水蒸気の吸脱着に応じて、結晶構造 が可逆的に変化したことに起因していると考えらえ る。我々が以前報告したカルボン酸類縁体 Lar- $[RuC]_4$ (H₆RuC = $[Ru(H_2dcbpy)_3]^{2+}$, H₂dcbpy = 4,4'dicarboxy-2,2'-bipyridine)では、湿度上昇によって単 調に短波長側ヘシフトするだけだったことを考える と、この二段階変化は非常に興味深い。



図2: (a) Las-[Hs.5RuP]2および(b) Pr3-[Hs.5RuP]2の 発光スペクトルの相対湿度依存性(298 K, 固体, λex = 400 nm). 点線は 0%RHの発光極大波長を示す.

この二段階変化の由来を明らかにするべく、各相 対湿度における粉末 X 線回折測定を行った(図3)。 相対湿度 0%で乾燥させたサンプルは合成直後のサ ンプル(図3.As syn.)と全く異なり、全体的にブ ロードな回折パターンを示したことから、これらの 配位高分子 M₃-[H_{5.5}RuP]₂が有する細孔は剛直ではな く、内包された水分子を脱離させるとその細孔構造 を維持できず崩壊することが示唆された。興味深い ことに、相対湿度を上昇させると Pr₃-[H_{5.5}RuP]₂で は 54%RH よりも高湿度領域で、La₃-[H_{5.5}RuP]₂では 75%RH 以上の領域で、多数の鋭い回折線を有する 結晶性パターンへと劇的に変化した。100%RH にお いては合成直後のサンプルとほぼ同等のパターンと なり、Pr3-[Hs.sRuP]2では結晶構造から算出したシミ ュレーションともほぼ一致したことから、発光スペ クトル変化からも示唆されたとおり、この水蒸気吸 脱着にともなる構造変化は可逆的であることも確認 できた。注目すべき点は、発光極大波長が長波長側 ヘシフトした相対湿度領域が、粉末 X線回折測定で 多数の回折線を有する結晶性パターンが観測された 領域とほぼ一致する点である。これは、結晶性が乏 しい状態で水蒸気を吸着する過程と、結晶性が回復 した多孔質構造に対して水蒸気が吸着する過程にお いては、配位高分子構造に組み込まれた[Ru(bpy)₃] 型発光団へ与える影響が全く異なることを示唆して いる。



図3: (a) La₃-[H_{5.5}RuP]₂および(b) Pr₃-[H_{5.5}RuP]₂の 粉末X線回折パターンの相対湿度依存性(298K). (b)の最上段パターンは結晶構造より算出したシミュ レーションパターンを示す.

一般的に[Ru(bpy)₃]型発光団は三重項金属-配位子 間電荷移動遷移(³MLCT)状態からのリン光を示し、 本研究で用いた H12RuP 錯体配位子の溶液状態の ³MLCT 発光極大波長が M₃-[H_{5.5}RuP]₂ とほぼ同等の 約 650 nm であったことから、M₃-[H_{5.5}RuP]2 は ³MLCT 状態からのリン光を示していると考えられる。 したがって、M₃-[H_{5.5}RuP]₂における発光極大波長の 相対湿度依存性は、水蒸気吸着に伴う構造変化が ³MLCT 遷移状態の安定性を変化させていると考えら れる。この点を踏まえ、M₃-[H_{5.5}RuP]₂の二段階変化 の想定されるメカニズムを図4に示す。低湿度領域 においては、配位不飽和状態である Ln³⁺イオンへ水 分子が優先的に配位すると考えられ、この配位水に より Ln³⁺イオンの電子吸引性が低下することが、 ³MLCT 遷移状態を不安定化させている可能性が高い (図4a-b)。他方、高湿度領域においては、多孔質 構造内に多数の水分子が取り込まれている状態であ

り、Ln³⁺イオン周りの環境に大きな変化があるとは 想定しにくい。我々の先行研究で扱ったカルボン酸 類縁体 Lar-[RuC]4では、長波長側への発光極大波長 のシフトが観測されなかったことを考えると、M3-[H5.5RuP]2の高湿度領域における挙動は、ホスホン 酸基のプロトン化状態が変化したことに起因する可 能性が高い。実際、H12RuP 錯体配位子の水溶液で は、pH に依存して ³MLCT 発光極大波長が変化する 挙動を観測している。M3-[H5.5RuP]2の組成を考慮し ても、RuP 錯体配位子は平均 5.5 個のプロトンを有 すると考えられ、細孔内が多数の水分子で満たされ た場合には、ホスホン酸基のプロトンが部分的に吸 脱着し、³MLCT 発光極大波長が変化したと考えるの が妥当であろう(図 4 b-c)。



図4: M₃-[H_{5.5}RuP]2の二段階発光変化の想定される メカニズム.

4 <u>配位高分子 M3-[H5.5RuP]2のプロトン伝導</u>

前述したとおり、M3-[H5.5RuP]2はいずれもホスホ ン酸基由来のプロトンを有し、可逆的に水蒸気を脱 脱着して柔軟に構造変化を起こすことから、高いプ ロトン伝導性が期待された。そこで、粉末試料をペ レット状に圧力整形したものを用いて、疑似 4 端子 法により、各相対湿度におけるプロトン伝導性を評 価した(図5)。以前に我々が報告した La7-[RuC]4 は、相対湿度が低い領域(<40%RH)ではほぼ絶縁 体的な挙動(<10-9 S·cm-1)であったのに対して、ホ スホン酸基を有する M3-[H5.5RuP]2は低湿度領域から 10⁻⁷ S·cm⁻¹ を超える伝導性を示し、ホスホン酸基へ の置換がプロトン伝導性を向上させる有効な手段で あることが確認できた。相対湿度を上昇させると、 いずれの配位高分子も水蒸気を吸着して水分子を介 した伝導パスが形成されることに伴い、プロトン伝 導度が向上する挙動が観測された。しかし、その向 上度合いは以前のカルボン酸類縁体 Lar-[RuC]4の方 が顕著であり、今回の M3-[H5.5RuP]2では1 桁程度し か向上しなかった。これはホスホン酸基同士の水素 結合ネットワークが低湿度領域からすでに形成され ている点や、伝導キャリヤーとなるプロトンがホス ホン酸基から放出され得る点が寄与した結果と考え られる。80%RH 以上の高湿度領域ではプロトン伝 導性の向上度合いがわずかながら上昇しており、こ れが多孔質構造の回復と細孔内プロトン脱着に起因 するものと考えられる。



図5: M₃-[H_{5.5}RuP]₂(M = La³⁺, Pr³⁺)のプロトン伝導 性の相対湿度依存性(298 K).

5 <u>まとめ</u>

本研究では [Ru(bpy)3]型発光団をホスホン酸基と ともに多孔質構造へ組み込んだ多孔性配位高分子 M_3 -[H_{5.5}RuP]₂ (M = La³⁺, Pr³⁺) を新規に合成し、そ の水蒸気吸着による柔軟な結晶構造変化と、それに 連動する発光挙動とプロトン伝導性を評価した。 [Ru(bpy)3]型発光団が示す ³MLCT 発光の極大波長は、 相対湿度上昇に伴い二段階で正反対にシフトする挙 動を示し、これは吸着水が多孔質ネットワーク自体 に与える影響が異なるためと考えられる。また、酸 性度の高いホスホン酸基を有していることに起因し て、M3-[H5.5RuP]2のプロトン伝導度は低湿度領域か ら 10⁻⁷ S·cm⁻¹ を超える比較的高い値を示した。今後、 酸性基だけでなく塩基性基を導入することで、本系 よりも高いプロトン伝導度を示しながら、相対湿度 変化とプロトン伝導性の変化をより鋭敏に発光色変 化として出力可能なセンサー系の開発を目指す。

謝辞

本研究は、本学大学院総合化学院総合化学専攻の 学生諸氏(渡部 綾子氏、清水 建樹氏、重田 泰宏氏) の精力的な取り組みにより進展したものであり、厚 く御礼申し上げる。本研究で行った単結晶 X線構造 解析や粉末 X線回折は、BL-8B および NW2A ビーム ラインを利用して得られたものである。測定をサポ ートしていただいた KEK-PF 関係各位には心から感 謝申し上げる。科学研究費補助金(挑戦的萌芽 JP18K19086,新学術領域ソフトクリスタル JP17H06367)の研究支援にも合わせて感謝したい。 参考文献

- A. Watanabe, A. Kobayashi, E. Saitoh, Y. Nagao, M. Yoshida, M. Kato, *Inorg. Chem.* 54, 11058-11060 (2015).
- [2] A. Watanabe, A. Kobayashi, E. Saitoh, Y. Nagao, S. Omagari, T. Nakanishi, Y. Hasegawa, W. M. C. Sameera, M. Yoshida, M. Kato, *Inorg. Chem.* 56, 3005-3013 (2017).

成果

- A. Kobayashi, K. Shimizu, A. Watanabe, Y. Nagao, N. Yoshimura, N. Yoshida, M. Kato, *Inorg. Chem.* 58, 2413-2421 (2019).
- 2. Y. Shigeta, A. Kobayashi, M. Yoshida, M. Kato, *Cryst. Growth Des.* **18**, 3419-3427 (2018).
- Y. Shigeta, A. Kobayashi, M. Yoshida, M. Kato, *Inorg. Chem.* 58, 7385-7392 (2019).
- 4. A. Kobayashi, M. Fujii, Y. Shigeta, N. Yoshida, M. Kato, *Inorg. Chem.* 58, 4456-4464 (2019).

* akoba@sci.hokudai.ac.jp